

「厚さ4 Åのポリイミドの超薄膜」という言葉から読者の方々は何を想像されるだろうか。一体どうやって作ったのか、材料のポリイミドとは何なのだろうか、何に使えるのだろうか…

今回、今井教授、柿本助手らの御好意で石川台 3 号館にある研究室を取材させていただいた。

### ポリイミドの薄膜化

今までのポリイミドの薄膜というものは、薄いものでも数1000 Åであった。それらは蒸着、スピンコーテイング法(注1)等によって作られているわけだが、今回の薄膜は L B (ラングミュア・ブロジェット)法によって作られた。この方法の詳細は後に回すが、墨流し(注2)の原理を応

用したものだと言っておこう。

さて、グラファイトの一層当りの 厚さが3.5Åであるから有機高分子で あるポリイミドで一層当りの厚さが 4~4.5Åというのは十分驚くべきこ とである。しかしながら、「薄い」と いうことは新聞にも取り上げられる 程重要なことなのだろうか。 注 I: レコードのように回転させた 板の上から中心付近に滴を落とし、 遠心力により板全面に薄く広げる方 注

注2:水面に墨の滴を流し、できた 模様を紙等に写し取る方法

#### ポリイミド薄膜の応用

従来より、ポリイミド膜はその優れた耐熱性と絶縁性から、主に電気電子材料として広く使われてきた。しかし近年の電子部品の小型化、高集積度化、高信頼性化の進展に伴って、ポリイミド膜についても超薄膜化が大いに望まれていたのである。絶縁性を生かした具体的な用途を述

べよう。例えば、図1のような集積 回路での層分離としての絶縁膜であ る。図1のような立体構造をとるこ とによって一層構造のものより集積 度を飛躍的に上げることができる。 ところが、仕切りである絶縁膜が厚 くては小型化の妨げになるので超薄 膜化が望まれていたわけである。ま

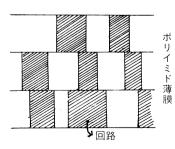


図1 回路の横断面

た薄さと耐熱性を生かしたガス分離膜としての用途も考えられている。例えば、石油等の化石燃料をクラッキングしたときに出る排ガス中からガス分離膜を通すことによって排ガス中のCOやH2などを高温のまま回収することができるのだ。気体の温度を下げることなく回収できるのでエネルギーコストの面から非常に有利なわけである。

又,この薄膜を構成している分子 はきれいに分子の向きがそろってい る。この性質を利用して容易に液晶 表示板を作ることができる。図2において、黒い部分がポリイミドの配向膜である。液晶を作動させる為にはこの配向膜を構成している分子が配向して(向きがそろって)いなければならなく、従来まではrubbingという難しい操作が必要だった。しかし、ポリイミド超薄膜は既に分子が配向しているのでこの操作を省くことができるのである。図2に

このように、ポリイミド薄膜は様々な面で応用が試みられている。

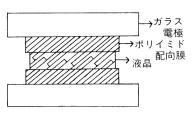


図2 液晶の断面

# 高分子を並べる?

先ほどLB法は墨流しの原理を応用したものだと述べたが、大きく分けて3つのステップがある。

- 1. 水面上にポリアミド酸アルキルアミン塩の単分子膜を作る。
- 2. 基板上に膜を写しとる。
- ポリアミド酸アルキルアミン 塩をポリイミドにかえる。

今回はこれら3つのステップを実 にスムーズにクリアすることができ 実際今井教授自身驚かれたそうだ。

まず第1のステップについてだが 水面上に単分子膜を作るには界面活 性剤のように、マッチ棒のような親 水性の頭と疎水性の長い尾にあたる 基を持っていることが必要である。 ところが、ポリアミド酸には親水性 のカルボキシル基は入っているのだ が、疎水性の尾がないのだ。そこで 長鎖アルキルアミンを入れることを 考えついた。始めはエステル結合を 使って入れることも考えたが、アミ ンならば酸と容易に反応する(混ぜ 合わせるだけでよい)のでアミンを 選んだ。このようにしてできたポリ アミド酸アルキルアミン塩<sup>(注3)</sup> を 約1 m mol/ℓ の希薄溶液にして, 水面に展開させる。希薄溶液にする のは分子同志が重なってしまったり 穴ができないようにする為で、これ は重要なポイントである。 図3を見

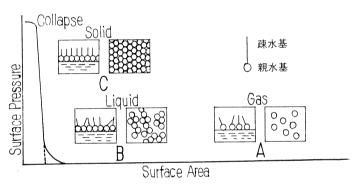


図 3

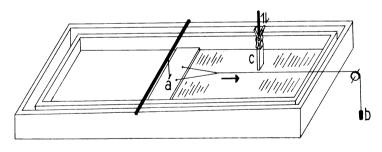


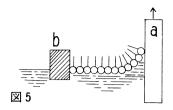
図 4

注3:アミド結合—CONH—を有する ポリアミド酸と第3アミンとの塩 ていただこう。今ポリイミド酸塩は Aのガス状態にある。そして図4の a の仕切り板におもり b をつけて仕 切り板でポリアミド酸塩を寄せていくとだんだん分子間隔が狭まって B の液体状態、遂には C の固体状態になる。この C の状態は単分子膜になった状態であり、これで第1のステップは終了である。

次に第2のステップであるが、図4のCは基板であり、材質はガラスやシリコン等である。実験室レベルではこの基板の大きさはおよそ1×2cm位だそうである。この基板を上下させることによって膜を基板に写し取ることができるのである。図5

を見ていただこう。 a が基板でりが 住切り板である。今回の場合は基板 を上げるときのみ付着してくるが、 膜によっては下げるときのみ付着し たり、上げるときと下げるときの両 方の場合で付着するものもあるそう だ。付着する力としては、高分子と 基板間の分子間力等が挙げられる。 前述したように基板の種類が限定されているのは、この分子間力の強弱 によるのである。こうして基板の上 げ下げを繰り返し行うことによって 単分子膜を好きなだけ累積させるこ とができる。

最後に第3のステップであるが, 基板上に累積させたのはポリアミド



酸アルキルアミン塩なので、これをポリイミドにしなくてはならない。この方法には2つあり、1つは 300度に熱する方法、もう一つは無水酢酸とピリジンのベンゼン混合溶液に漬けて、化学的に処理する方法である。今回は後者を用いた。このようにして基板上にポリイミドの単分子膜、累積膜を得ることができたのである。

#### 全ての物質を単分子膜に

今回の成果は全て思い通りになっ たわけではない。ポリイミド自身の 耐熱性は400℃。であるのに、薄膜化 するとそれが 200℃になってしまう のである。この理由について柿本助 手は次のように話された。「ポリイミ ドにとってはあまり都合のよくない 気持ちの悪い状態で固定されている のが熱的な不安定さの原因と思われ ます。本来高分子というものは, 五 にいからみ合っているのが安定で都 合のよい状態なんです。それを無理 矢理基板上にはり付けられているの ですから、分子にとっては非常に居 心地の悪い状態なのです。耐熱性の 低下の原因究明とその改善が次の課

題といえよう。

また、今度の方法で高分子の単分子膜がつくられるのはポリイミドだけであるが、今井教授らは様々な高分子を単分子膜にできるような普遍的な方法を探されているそうだ。

そもそもこの研究は、電気系の大学院生が今井研で薄膜用の有機低分子の合成をしていたときに、「ポリイミドのような高耐熱性高分子で薄膜はできないものか。という質問によって始められたといういきさつがある。専門外の人の素朴な疑問からこれ程大きい成果が上がったというのは非常に素晴らしいことだ。

# ポリイミドって何だろう

ポリイミドというあまり聞き慣れない名称がたびたび出てきたがここでポリイミドの説明をしよう。1960年代にアメリカの化学会社デュポンが実用化したのが始まりで、以後最も代表的な構造は図6に示したものである。ポリイミドの優れた耐熱性

のため、様々な用途で活用されている。例えばハンダ浴に耐え得るフレキシブル (注4) はプリント基板としてあるいは強い摩擦熱や摩耗に耐える必要がある。コピー機の歯車などの精密機械部品やジャンボジェット機 767の外壁に軽量化のために使わ

れている。

では、どうしてポリイミドは耐熱性が高いのだろうか。図6を見ていただこう。波線を引いた部分は環状イミド結合という結合をしている部分であるが、この部分は平面構造をとり3つのベンゼン環が結合したの

と同様な構造をなしている。ところで理想的には図7のような分子構造のものが最も剛直で熱的、機械的に優れているとされている。しかしこのような高分子は非常に合成しにくく、また可塑性がほとんどないので実用的ではない。というわけで波線部があるために、二重線部分のエーテル結合があるにもかかわらず、全体としては高耐熱性を有することになるのだ。

図6 ポリイミドの構造式

### 溶媒可溶性を付与する

「雷線の表面には必ず塗料が塗っ てあって、それで絶縁性を保ってい るのだけれども、質の悪いものだっ たらうんと厚く塗ってあってもちょ っと熱をかけたら亀裂が入って導通 してしまうといったことが起こり得 るのです。けれども例えば今のモー ターを考えてみると、手を触れると 火傷してしまうでしょう。要するに それ位の温度でも耐え得る塗料が使 われているわけです。と今井教授は 話された。絶縁性と耐熱性を兼ね備 えたポリイミド樹脂はもちろん塗料 用樹脂としても使われてきた。しか 1.1つ大きな問題が残されていたの だ。それは、有機溶媒に不溶である ということである。それゆえポリイ ミド樹脂を塗料として使うには粉末 にしなければならず大変不便であっ た。この度、今井研ではこの点を改 善した溶媒可溶性のポリイミドの開 発に成功したのである。

今回作られた新しいポリイミド樹

脂は図8に示すものである。図6と 比べてみればわかるように右半分が 違っている。なぜこのような構造に なったのか今井教授に尋ねてみた。 「高分子中にベンゼン環をたくさん ぶら下げてやれば溶媒可溶性が高く なるということ。それとテトラフェ ニルチオフェンジアミン I(図9)を ポリイミド骨格中に導入したときに、 イミド結合部分(図9の波線部分) の構造さえしっかりしていれば熱的 な特性を失わないであろう。という 2つの子測からこの様な構造になっ たわけです。実際このポリイミドの 耐熱性(ガラス転移点)は320℃,分 解温度は450℃であり,今までのポリ イミドの耐熱性をほとんど失ってい ない。もちろん試行錯誤のすえにで きたものとは思うが、今までの知識 の豊かさと、その知識を動員させた 実行力は驚くべきものだろう。

$$H_2N$$
 $NH_2$ 

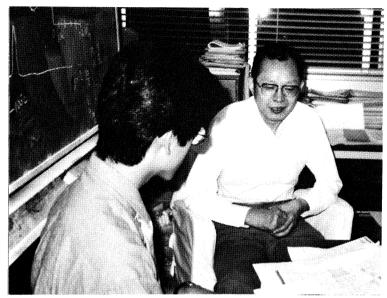
図9 テトラフェニルチオフェンジアミン

#### 頭でつかちになるな!

ここで研究対象そのものからはなれて、合成化学の道を選ばれた動機 について今井教授にお聞きした。

「役に立つ立たないに関わらず、何か自分で新しいものを作りたい。 非常にささいなものでも新しいものを作り出ささせればそれはもう非常なってきますがら、思いついとなってきていますからなんできまでいったの反応だったらなんできましたが何でもやるという気持ちでいったもしとなりましたね。 次々とした語り口していましたが研究にかける熱意がひしと伝わってくるようだった。

我々学部生に関係深いものに学部 4年生のときの卒業研究がある。今 井研ではどんな風にして各自のテー マを決めるのだろうか。 大体 4 年生 で卒業研究を始める, あるいは修士 課程に入るという段階で自分でこう いうことをやりたい、という強い意 志をもった学生は多くないので、研 究テーマは教授が出されるそうであ る。 卒研を進めるにあたって、 今井 教授は具体的に次のように述べられ た。「まず与えられた研究テーマから 出発してそれをどうやってこなして いくか、ということでその学生はど んどん伸びていきます。ですからあ る程度最初のうちは私が与える側で 手足を動かしてやってくれるのは学



生の側です。ある時期になると今度 は学生の方からおもしろがってどん どん仕事を展開して方向づけもどん どんやってくれるようになります。 もちろん私達も一緒になってそっち に行った方がおもしろいとか、こっ ちの方がいいとかいろいろディスカ ッションする訳ですが, できるだけ 学生の言っていること, やりたいこ とを伸ばしてあげたいといつも思っ ています。実は今井教授御自身も企 業の研究生時代に与えられたアイデ アから世界的に認められることにな ったポリリン酸法という新しい重縮 合法<sup>(注 5 )</sup>を開発されたという経緯 があるのです。自らの経験をも踏ま えているだけに今井教授の言葉には

実感がこもっていた。

最後に学部生に対して次のような メッセージをいただいた。

「まず好奇心を持って欲しいということと、それから実行力のある人になって欲しいうことですれる。 頭のいいのは保証されているんだからね。本を読むだけで知識を得るもいうことだけではなく、なんでもましてを動かしてやれる人の方が好ましいですね。頭でっかちになって欲いということです。これは学者になりたい人だけでなく、研究に携わろうとする人全般に言えることだと思います。